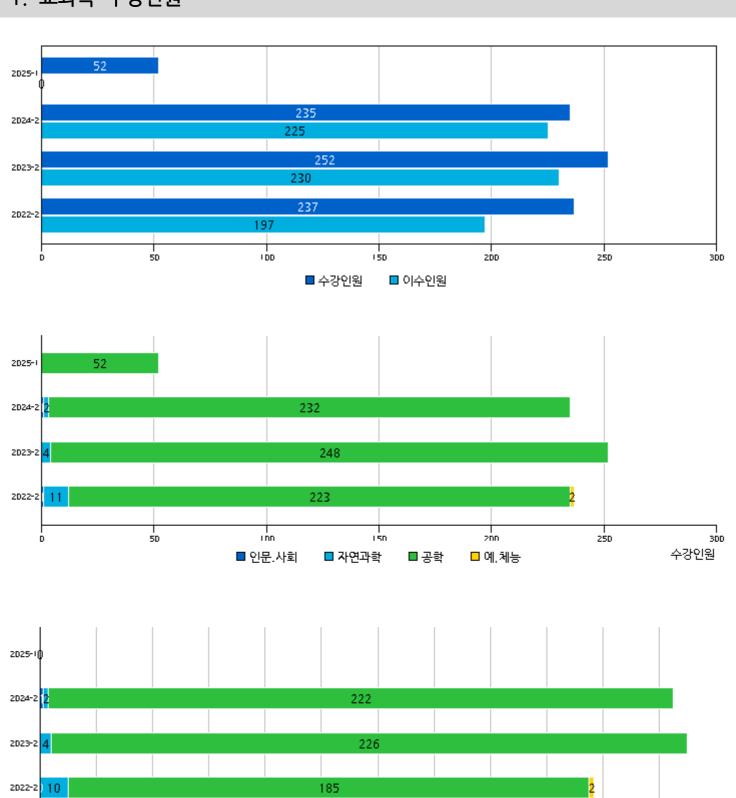
1. 교과목 수강인원

4D

6D

■ 인문.사회



14n

■공학

LED

□ 예.체능

2DD

I BD

22D

24D

이수인원

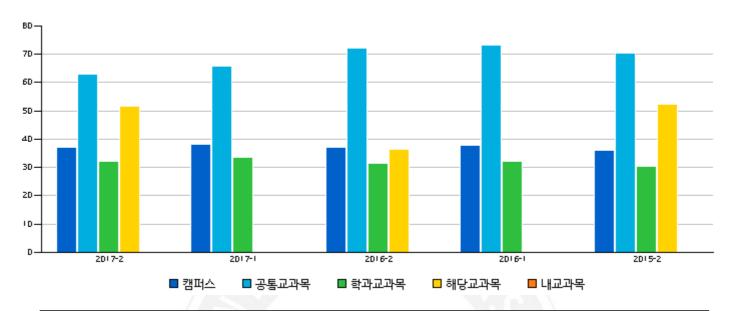
IDD

■ 자연과학

 수업년도	수업학기	계열구분	수강인원	이수인원
2022	2	인문.사회	1	0
2022	2	자연과학	11	10
2022	2	공학	223	185
2022	2	예,체능	2	2
2023	2	자연과학	4	4
2023	2	공학	248	226
2024	2	인문.사회	1	1
2024	2	자연과학	2	2
2024	2	공학	232	222
2025	1	공학	52	0

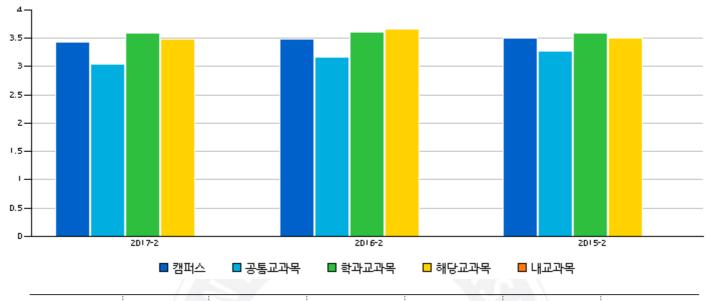


2. 평균 수강인원



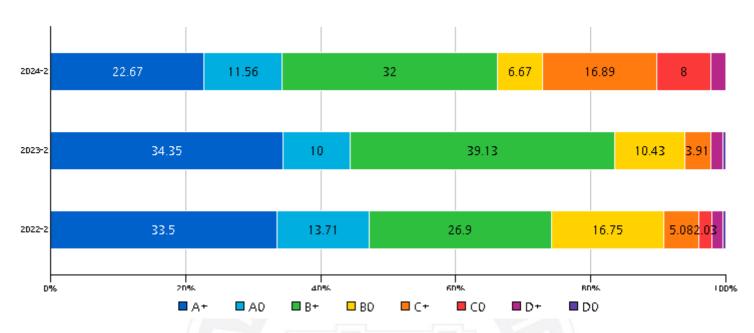
 수업년도	수업학기	캠퍼스	공통교과목	학과교과목	해당교과목	내교과목
2017	2	37.26	63.09	32.32	51.67	
2017	1	38.26	65.82	33.5		
2016	2	37.24	72.07	31.53	36.33	
2016	1	37.88	73.25	32.17	1/2///	
2015	2	36.28	70.35	30.36	52.33	

3. 성적부여현황(평점)



수업년도	수업학기	캠퍼스	공통교과목	학과교과목	해당교과목	내교과목
2017	2	3.44	3.05	3.59	3.49	
2016	2	3.49	3.16	3.61	3.66	
2015	2	3.51	3.28	3.6	3.5	

4. 성적부여현황(등급)



수업학기

2

2

등급

C0

D+

인원

18

5

비율

8

2.22

수업년도

2024

2024

수업년도	수업학기	등급	인원	비율
2022	2	Α+	66	33.5
2022	2	A0	27	13.71
2022	2	B+	53	26.9
2022	2	В0	33	16.75
2022	2	C+	10	5.08
2022	2	C0	4	2.03
2022	2	D+	3	1.52
2022	2	D0	1	0.51
2023	2	Α+	79	34.35
2023	2	A0	23	10
2023	2	B+	90	39.13
2023	2	В0	24	10.43
2023	2	C+	9	3.91
2023	2	D+	4	1.74
2023	2	D0	1	0.43
2024	2	Α+	51	22.67
2024	2	A0	26	11.56
2024	2	B+	72	32
2024	2	ВО	15	6.67
2024	2	C+	38	16.89

5. 강의평가점수



수업년도	수업학기	캠퍼스	공통교과목	학과교과목	해당교과목	내교과목
2024	2	92.56	93.8	92.33	94.6	
2024	1	91.5	93.79	91.1		
2023	1	91.47	93.45	91.13		
2023	2	91.8	93.15	91.56	95.75	
2022	2	90.98	92.48	90.7	92.5	

6. 강의평가 문항별 현황

		ноли						점수팀	별 인원	년분포	
번호	평가문항	본인평 균 (가중 치적용)	소속 ^호 (·	학과,다 차 +초과,	학평균 이 ,-:미달		매우 그렇 치않 다	그렇 치않 다	보통 이다	그렇 다	매우 그렇 다
		5점 미만	학	과	대	학	· 1점	2점	3점	4점	5점
	교강사:	미만	차이	평균	차이	평균	12	42	28	42	2.5

No data have been found.

7. 개설학과 현황

학과	2025/2	2025/1	2024/2	2023/2	2022/2
융합전자공학부	4강좌(12학점)	0강좌(0학점)	4강좌(12학점)	4강좌(12학점)	4강좌(12학점)
전기공학전공	0강좌(0학점)	1강좌(3학점)	0강좌(0학점)	0강좌(0학점)	0강좌(0학점)
반도체공학과	1강좌(3학점)	0강좌(0학점)	1강좌(3학점)	0강좌(0학점)	0강좌(0학점)

8. 강좌유형별 현황

강좌유형	2022/2	2023/2	2024/2	2025/1	2025/2
일반	4강좌(237)	4강좌(252)	5강좌(235)	1강좌(52)	0강좌(0)

9. 교과목개요

교육과정	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
학부 2024 - 2027 교육과 정	서울 공과대학 전기·생체공학 부 전기공학전 공	이 강좌는 전기공학전공 학생들이 반도체 기초 물성을 이해하고, 이를 활용한 반도체 소자들을 이해하는 것을 목표로 합니다. 반도체 P-N junction 거동과 metal-semiconductor junction, MOS capacitor를 이해하고 BJT, MOSFET transistor를 다뤄 기본적인 반도체소 자에 대한 이론을 학습하게 됩니다.	This course aims to enable students majoring in electrical engineering to grasp the fundamental properties of semiconductors and understand semiconductor device physics. Students will learn about semiconductor P-N junction, metal-semiconductor junction, MOS capacitor, and will cover the basic theories of BJT and MOSFET transistors as fundamental semiconductor components.	-11-12 11 0 0 2 1

교육과정	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
				engineering. It emphasizes on fundamentals of semiconductor physics and device engineering.
	서울 공과대학 융합전자공학 부	반도체소자인 p-n diode, field-effect transistor, bipolar transistor 및 optoelectronic device에 대한 device physics와 동작원리에 대해 공부한다. 1. 접합 (1) p-n 접합의 제조(2) 평형상태 (3) 순, 역방향 접합	Study on the device physics and operation for p-n diode, field-effect transistor, bipolar transistor, and optoelectronic device as a semiconductor device 1. Junction (1) Fabrication of p-n Junctions (2) Equilibrium Conditions (3) Forward- and Reverse-Biased Junctions (4) Reverse-Bias Breakdown (5) Transient and A-C Conditions (6) Metal-Semiconductor Junctions (7) Heterojunctions 2. Field-effect transistor (1) Transistor Operation (2) The Junction FET (3) The Metal-Semiconductor FET (4) The Metal-Insulator-Semiconductor FET (5) The Metal-Oxide-Semiconductor FET 3. Bipolar junction transistor (1) Fundamentals of BJT Operation (2) Amplication with BJTs (3) BJT Fabrication (4) Minority Carrier Distributions and Terminal Currents (5) Generalized Biasing (6) Switching (7) Frequency Limitations of Transistors 4. Optoelectronic devices (1) Photodiodes (2) Light-	
	서울 공과대학 융합전자공학 부	반도체소자인 p-n diode, field-effect transistor, bipolar transistor 및 optoelectronic device에 대한 device physics와 동작원리에 대해 공부한다.	Study on the device physics and operation for p-n diode, field-effect transistor, bipolar transistor, and optoelectronic device as a semiconductor device 1. Junction (1) Fabrication of p-n Junctions (2) Equilibrium Conditions (3) Forward- and Reverse-Biased Junctions (4) Reverse-Bias Breakdown (5) Transient and A-C Conditions (6) Metal-Semiconductor Junctions (7) Heterojunctions 2. Field-effect transistor (1) Transistor Operation (2) The Junction FET (3) The Metal-Semiconductor FET	

교육과정	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
		3. 이종접합 트랜지스터(BJT) (1) BJT 동작의 기초 (2) BJT의 증폭 (3) BJT의 제작 (4) 소수 캐 리어 분산과 단자전류 (5) 일반적인 바이어싱 (6) 스위 칭 동작 (7) 트랜지스터의 주파수 한계 4. 광전소자 (1) 광다이오드(PD) (2) 광발광 다이오드(LED) (3) 레이져 (4) 반도체 레 이져	(4) The Metal-Insulator-Semiconductor FET (5) The Metal-Oxide-Semiconductor FET 3. Bipolar junction transistor (1) Fundamentals of BJT Operation (2) Amplication with BJTs (3) BJT Fabrication (4) Minority Carrier Distributions and Terminal Currents (5) Generalized Biasing (6) Switching (7) Frequency Limitations of Transistors 4. Optoelectronic devices (1) Photodiodes (2) Light-	
학부 2016 - 2019 교육과 정	서울 공과대학 융합전자공학 부	반도체소자인 p-n diode, field-effect transistor, bipolar transistor 및 optoelectronic device에 대한 device physics와 동작원리에 대해 공부한다. 1. 접합 (1) p-n 접합의 제조(2) 평형상태 (3) 순, 역방향 접합 (4) 접합의 파괴 (5) 과도상태와 AC 조건 (6) 금속-반도체 접합 (7) 이종접합 2. 전계효과트랜지스터 (FET) (1) 트랜지스터의 동작 (2) 접합 FET (3) 금속-반도체 FET (4) 금속-절연체-반도체 FET (5) MOS 전계효과트랜지스터 3. 이종접합 트랜지스터(BJT) (1) BJT 동작의 기초 (2) BJT의 증폭 (3) BJT의 제작 (4) 소수 캐리어 분산과 단자전류 (5) 일반적인 바이어싱 (6) 스위 칭 동작 (7) 트랜지스터의 주파수 한계 4. 광전소자 (1) 광다이오드(PD) (2) 광발광 다이오드(LED) (3) 레이져 (4) 반도체 레이격	Study on the device physics and operation for p-n diode, field-effect transistor, bipolar transistor, and optoelectronic device as a semiconductor device 1. Junction (1) Fabrication of p-n Junctions (2) Equilibrium Conditions (3) Forward- and Reverse-Biased Junctions (4) Reverse-Bias Breakdown (5) Transient and A-C Conditions (6) Metal-Semiconductor Junctions (7) Heterojunctions 2. Field-effect transistor (1) Transistor Operation (2) The Junction FET (3) The Metal-Semiconductor FET (5) The Metal-Insulator-Semiconductor FET (5) The Metal-Oxide-Semiconductor FET 3. Bipolar junction transistor (1) Fundamentals of BJT Operation (2) Amplication with BJTs (3) BJT Fabrication (4) Minority Carrier Distributions and Terminal Currents (5) Generalized Biasing (6) Switching (7) Frequency Limitations of Transistors 4. Optoelectronic devices (1) Photodiodes (2) Light-	
	서울 공과대학 융합전자공학 부	반도체소자인 p-n diode, field-effect transistor, bipolar transistor 및 optoelectronic device에 대한 device physics와 동작원리에 대해 공부한다. 1. 접합 (1) p-n 접합의 제조(2) 평형상태 (3) 순, 역방향 접합 (4) 접합의 파괴 (5) 과도상태와 AC 조건 (6) 금속-반도체 접합	Study on the device physics and operation for p-n diode, field-effect transistor, bipolar transistor, and optoelectronic device as a semiconductor device 1. Junction (1) Fabrication of p-n Junctions (2) Equilibrium Conditions (3) Forward- and Reverse-Biased Junctions (4) Reverse-Bias Breakdown (5)	

교육과정	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
		(7) 이종접합 2. 전계효과트랜지스터 (FET) (1) 트랜지스터의 동작 (2) 접합 FET (3) 금속-반도체 FET (4) 금속- 절연체-반도체 FET (5) MOS 전계효과트랜지스터 3. 이종접합 트랜지스터(BJT) (1) BJT 동작의 기초 (2) BJT의 증폭 (3) BJT의 제작 (4) 소수 캐 리어 분산과 단자전류 (5) 일반적인 바이어싱 (6) 스위 칭 동작 (7) 트랜지스터의 주파수 한계 4. 광전소자 (1) 광다이오드(PD) (2) 광발광 다이오드(LED) (3) 레이져 (4) 반도체 레	Transient and A-C Conditions (6) Metal-Semiconductor Junctions (7) Heterojunctions 2. Field-effect transistor (1) Transistor Operation Junction FET (3) The Metal-Semiconductor FET (4) The Metal-Insulator-Semiconductor FET (5) The Metal-Oxide-Semiconductor FET 3. Bipolar junction transistor (1) Fundamentals of BJT Operation (2) Amplication with BJTs (3) BJT Fabrication (4) Minority Carrier Distributions and Terminal Currents (5) Generalized Biasing Switching (7) Frequency Limitations of Transistors 4. Optoelectronic devices (1) Photodiodes (2) Light-	
학부 2009 - 2012 교육과 정	서울 공과대학 융합전자공학 부	반도체소자인 p-n diode, field-effect transistor, bipolar transistor 및 optoelectronic device에 대한 device physics와 동작원리에 대해 공부한다. 1. 접합 (1) p-n 접합의 제조(2) 평형상태 (3) 순, 역방향 접합 (4) 접합의 파괴 (5) 과도상태와 AC 조건 (6) 금속-반도체 접합 (7) 이종접합 2. 전계효과트랜지스터 (FET) (1) 트랜지스터의 동작 (2) 접합 FET (3) 금속-반도체 FET (4) 금속-절연체-반도체 FET (5) MOS 전계효과트랜지스터 3. 이종접합 트랜지스터(BJT) (1) BJT 동작의 기초 (2) BJT의 증폭 (3) BJT의 제작 (4) 소수 캐리어 분산과 단자전류 (5) 일반적인 바이어싱 (6) 스위 칭 동작 (7) 트랜지스터의 주파수 한계 4. 광전소자 (1) 광다이오드(PD) (2) 광발광다이오드(LED) (3) 레이져 (4) 반도체 레이져	Study on the device physics and operation for p-n diode, field-effect transistor, bipolar transistor, and optoelectronic device as a semiconductor device 1. Junction (1) Fabrication of p-n Junctions (2) Equilibrium Conditions (3) Forward- and Reverse-Biased Junctions (4) Reverse-Bias Breakdown (5) Transient and A-C Conditions (6) Metal-Semiconductor Junctions (7) Heterojunctions 2. Field-effect transistor (1) Transistor Operation (2) The Junction FET (3) The Metal-Semiconductor FET (4) The Metal-Insulator-Semiconductor FET 3. Bipolar junction transistor (1) Fundamentals of BJT Operation (2) Amplication with BJTs (3) BJT Fabrication (4) Minority Carrier Distributions and Terminal Currents (5) Generalized Biasing (6) Switching (7) Frequency Limitations of Transistors 4. Optoelectronic devices (1) Photodiodes (2) Light-	
학부 1997 - 2000 교육과 정	서울 공과대학 전자전기공학 부	전자공학분야에 있어서 기초가 되는 반도체 소 자에 대하여 기초전자공학에서는 회로의 관점에 서의 반도체 소자를 다루었다면 본 강의에서	This course covers the semiconductor devices especially from the viewpoint of device design and analysis. This course	

교육과정	관장학과	국문개요	영문개요	수업목표
		는 반도체 소자의 설계 관점에서 반도체 소자를 다룬다. 본 강의에서는 반도체 소자를 이해하기 위한 반도체 재료의 전기적 광학적 성질과 전기 전도 매커니즘을 배운다음 반도체 소자 중에서 가장 기초가 되는 p-n 접합 다이오드, 금속-반도 체의 접합, bipolar 트랜지서트 등의 반도체 소 자들의 동작원리, 구조, 설계방법에 대하여 배운 다.	begins with the physical properties of semiconductor including current transport and opto-electronic properties. Then it proceeds to the operational principles, structure and design of pn junction diodes, metal-semiconductor junction, bipolar transistors.	
학부 1993 - 1996 교육과 정	서울 공과대학 전자공학			
	서울 공과대학 전자.전자통신 .전파공학			
학부 1989 - 1992 교육과 정	서울 공과대학 전자공학			

10. CQI 등록내역 No data have been found.